PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-290390

(43) Date of publication of application: 20.12.1991

(51)Int,CI.

C30B 11/00 C30B 29/30

(21)Application number: 02-090782

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

05.04.1990

(72)Inventor: MAKIKAWA SHINJI

RIYUUOU TOSHIHIKO

(54) PRODUCTION OF OPTICAL SINGLE CRYSTAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an optical single crystal having high quality for a light wave-guiding path by bringing a raw material melt layer in a crucible into contact with a seed crystal and making an element composition of generating single crystal to a fixed range.

CONSTITUTION: A raw material (e.g. lithium oxide or niobium oxide) is charged in a crucible. Next, the raw material is heated to above melting temperature of, e.g. lithium niobate (1280° C) and melted. Then, the molten part is brought into contact with a seed crystal to obtain a single crystal having an element composition of 0.95–1.05 (in a stoichiometric ratio) constituting the single crystal.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

2/8

19日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A) 平3−290390°

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月20日

C 30 B 11/00 29/30 Z

8924-4G 7158-4G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

図発明の名称

光学用単結晶の製造方法

②特 願 平2-90782

@出 願 平2(1990)4月5日

⑫発 明 者 牧

新二

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社

精密機能材料研究所内

個発明者 流 王

俊 彦

群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社

精密機能材料研究所內

勿出 願 人 信越化学工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番1号

砂代 理 人 弁理士 山本 亮一

Ш

外1名

明和智

1. 発明の名称

光学用単結晶の製造方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. ルツボ中に原材料を仕込み、これを加熱溶融させた後、この溶融層を種結晶と接触させて、単結晶を構成する元素組成が化学的量論比で0.95~1.05である光学用単結晶を得ることを特徴とする光学用単結晶の製造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光学用単結晶の製造方法、特には化学 的量論比組成をもつ光導波路用の高品質な光学用 単結晶を製造する方法に関するものである。

(従来の技術)

光導波路用に使用される結晶としてはタンタル 酸リチウム (LiTaOs)、ニオブ酸リチウム (LiNbOs) などが知られており、これらは通常チョコラルス キ~法で製造されている。 しかし、この方法ではメルト内の温度勾配を小さくすることが非常に難しいことから高品質の結晶を得ることが難しく、これには結晶の組成制御がコングルエント組成に近いものしか得られず、 光導波路用として必要とされる化学的量論比組成のものを得ることができないという欠点がある。 (発明が解決しようとする課題)

そのため、最近では集光式フローティングゾーン法を用いて化学的量論比組成に近い結晶を得るという方法も提案されている(北村健二氏、人工鉱物学会講演要旨集、「85、参照」が、これらの方法には大きな結晶を得ることができないという不

(課題を解決するための手段)

利がある。

本発明はこのような不利を解決した光学用単結品の製造方法に関するものであり、これはルツボ内に原材料を仕込み、これを加熱溶融させた後、この溶融層を種結晶と接触させ、単結晶を構成する元素組成が化学的量論比で0.95~1.05である光学用単結晶を得ることを特徴とするものである。

n4 9.14

SEARCH REPORT

-- 557 --

以下にこれをさらに詳述する。

(作用)

本発明は光導波路用として使用される高品質の 光学用単結晶の製造方法に関するものである。

本発明による光学用単結晶の製造は具体的には タンタル酸リチウム、ニオブ酸リチウムの製造方

温度に保っておく。単結晶の製造はこの原材料を図示されていない加熱器中に融解温度が種管のほぼ中央になるようにルツボをセットし、その融上に加熱して移融体Bを形成させたのち品ののといる。 単結晶 5 とすることがである。 とり 2 ~10 mm / で の で が は の で で が は の で で が は の で で が は の で で が は の で で が は の で こ の と は が は の で こ の 単結晶 化 が ま か こ の 全体 の 単結晶 化 が 完 了 と な

なお、上記した第1図、第2図の方法において 原材料の融体部分における温度勾配は小さすぎる と気泡や脈理が入り易く、大きすぎるとクラック が生じるということから5~20℃/cmとし、融体 の温度のゆらぎはストリエーションを抑えるため には小さくすることがよいということから 0.2~ 2でとすることがよく、この融体の移動速度は速 くすると気泡や脈理が入り易くなるので、 0.3~ 10mm/時とされる。この方法で作られた光学用単 法とされるが、これはブリッジマン法で行なわれ る。

また、この方法は第2図に示したように末端に 種結晶7が位置されている横型のルツポ6に前記 した仮焼体9(原材料)を仕込んで予備容融し、 この際結晶7をこの原材料の溶融温度よりも低い

結晶はこれを構成する元素組成が化学的量論比で 0.95~1.05の範囲であるものとなるので高品質の ものになるという有利性が与えられるし、このも のはまた光導波用としたときの消光比が30dB以下 になるという有利性も与えられる。

(実施例)

つぎに本発明の実施例をあげる。

実施例 1

第1 図に示した種管 2 の先端部にニオブ酸リチウムの種結晶を位置させた直径 6 0 mm か、長さ100 mmの白金製ルツポに、炭酸リチウム 237.68と酸化ニオブ 9 03.98を1,000 でで仮焼して得た酸化リチウム:酸化ニオブ = 0.500:0.500 (モル比)の仮焼物を装入し、種管 2 をニオブ酸リチウムの溶融温度である1.250 でより低い温度に保った。

ついでこのルツボの中央部を外部加熱器により 加熱して、仮焼物をニオブ酸リチウムの溶融温度 である1,250 で以上の1,280 でにまで昇温して溶 融させ、このときの溶融付近の温度勾配を5で/ ca、温度ゆらぎを1 でとなるようにしたが、この ときの温度勾配は第1図に示した通りである。ついで、この溶融原材料を3mm/時の速度で第1図の矢印方向に移動させ、種結晶との接触でこれを単結晶化させたところ、直径60mmø、長さ70mmをのニオブ酸リチウム単結晶に成長させることがでまた。

つぎにこの単結晶を化学分析してその元素組成をしらべたところ、これは酸化リチウム:酸化ニオブ= 0.493 :0.500 (モル比)であり、これをボーリングし、これから 9 × 9 × 25mmのブロックを切り出し、予じめ < 001 > 方向に切断した 25mm 方向の面を光学研磨したのち、この面に第 3 図に示した装置を用いて1.310mm のレーザー線を照射してその消光比を測定したところ、これは 30 dBの結果を示した。

しかし、比較のために同種の単結晶をチョコラルスキー法で育成し、この元素組成をしらべたところ、これは酸化リチウム:酸化ニオブ=0.490:0.510 (モル比)であり、このものの消光比を上記の方法で測定したところ、これは最大15dBとい

60mmφ、長さ80mmをのニオブ酸リチウム単結晶が得られた。

つぎにこの単結晶について化学分析したところ、このものは酸化リチウム:酸化ニオブ = 0.498 : 0.501の組成を有するものであり、これをボーリングしてこれから 9 × 9 × 25mmのブロックを切り出し、予じめ < 0.01 > 方向に切断した 25mm方向の面を光学的研磨したのち、この面に第 3 図に示した装置を用いて1.310mm のレーザー線を照射してその消光比を測定したところ、このものは 40 d8の 結果を示した。

(発明の効果)

本発明は光学的単結晶の製造方法に関するもので、これは前記したようにルツボ中に原材料を仕込み、これを加熱溶融させた後、この溶融液を予じめルツボ末端に存在させた種結晶と接触させて単結晶体とするものであるが、これによれ単結晶を構成する元素組成が化学的量論比で 0.95~1.05の範囲である高品質の光学用単結晶を容易に得ることができるし、このようにして得られた単

う結果を示した。

宴旅例 2

第2図に示した端末にニオブ酸化リチウム種結晶 7 を位置させてある直径 60mm が、長さ100 mm 2 の半円筒形白金製ルツボ 6 に炭酸リチウム 12 4 . 6 g と酸化ニオブ 4 4 9 . 5 g を 1 . 0 0 0 でで仮焼させた酸化リチウム:酸化ニオブ = 0 . 5 0 0 : 0 . 5 0 0 (モル比)の仮焼体 9 を装入し、種結晶 7 をニオブ酸リチウムの溶融温度である 1 . 2 5 0 でより 5 0 で低い温度に保ったが、このときの温度勾配は第2図に示した通りであった。

ついで、このルツボ中の種結晶近傍の仮焼体9を外部加熱器がニオブ酸リチウムの溶融温度である1.250 で以上の1.280 でまで加熱昇温させて存融させ、このときの溶融近傍の温度勾配を5で/cm、温度ゆらぎを1でとなるようにし、この溶融部分8を種結晶7と接触させてこれをニオブ酸リチウム単結晶5としたのち、ルツボ6を第2図の矢印方向に順次移動し、これで形成された存融部分を3 am/ 時の速度で順次移動したところ、直径

結晶は消光比が30d8以上のものになるという有利性が与えられる。

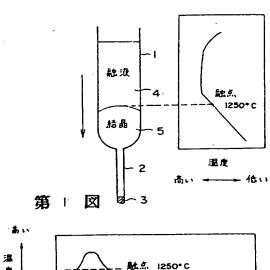
4. 図面の簡単な説明

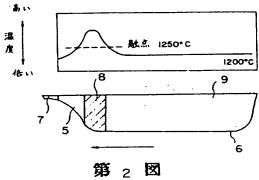
第1図、第2図はいずれも本発明による光学的 単結晶製造装置の縦断面図を示したものであり、 第3図は光の挿入損失を測定する装置の縦断面図 を示したものである。

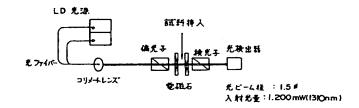
1.6・・・ルツボ 2・・・種管

3. 7・・・種結晶 4. 8・・・融体

5・・・単結晶 9・・・原材料







第 3 図